⊕日本国特許庁(JP) '

(1)特許出職公告

⊕特 許 公 報(B2)

平5-68846

@Int.CL.

量別記号

庁内整理番号

998公告 平成5年(1993)9月29日

7818-2H 7352-4M

311 S

H 01 L 21/ G 03 F 3/4

521

H 01 L 21/30

発明の数 1 (全3頁)

弧状侧域照明光学装置 69発明の名称

■ 昭60-42724 **6049**

開 昭81-202433 **企**公 @昭61(1986)9月8日

■ 昭60(1985)3月6日 **₽**H

神奈川県川崎市中原区今井上町53番地 キヤノン株式会社

@発明者 ሑ 小杉事業所内

宣京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社 の出 單 人 外1名

弁理士 伊東 忌嫌 68代 理 人 一友

中西 審 査 官 東閉 昭57-100227 (JP, U) @参考文献

1

の特許確求の範囲

1 第1、第2の円形入射端面と弧状出射端面と を備えるオプテイカルフアイパ束と、第1、第2 光顔からの光束を前記第1、第2円形光入射端面 に集光する集光手段と、前記オプテイカルフアイ パ束の弧状出射端面からの光による弧状 2次光源 +被照射面上に結集する結集手段とを備え、前配 集光手段は、前配第1光層からの光束を反射して 前記第1円形入射端面上に集光せしめる第1楕円 線と前記第2光麗からの光束を反射して前記第2 10 の利用率は著しく低くなつている。 円形入射偏面上に集光せしめる第2楕円線とを有 することを特徴とする照明装置。

発明の群組な説明

[産業上の利用分野]

本発明は集積回路製造用の微細パターン焼付け 15 装置に用いる照明光学系に関するものである。 集 積回路を製造するため微観パターンをウエハに焼 付けるのに、知役影光学系を使用する。これは2 枚の凹凸の反射鏡を組み合わせ円弧スリット状照 明光束を使用して焼付けを行なう光字系である。 20 の弧状出射端面からの光による弧状 2次光顔を被 本発明は特にこの反射投影光学系に使用する円弧 状照明光束をつくる光学装置に関するものであ 3.

[従来の技術]

図に示すように、光顔(超高圧水銀ランプ) 1、

集光レンズ2、円弧スリツト付遮光板 8、結像レ ンズ4およびマスク5をこの腹に配列して成り、 光顔 1 からの光は遮光板 6 の円弧スリットを通つ て結像レンズ4によりマスク5に円弧スリットの 像を結像する。

2

[発明が解決しようとする問題点]

従来の弧状領域照明光学装置では光層から遮光 板に集光した光束の一部しか利用されず、残りの 大部分の光束は遮断され、そのため光源からの光

本発明の目的は、このような光量の損失をなく し、高い照明効率を実現する弧状領域照明光学装 置を提供することにある。

[問題点を解決するための手段と作用]

この目的を達成するため本発明の照明装置は、 第1、第2の円形入射端面と弧状出射端面とを備 えるオプテイカルフアイパ束と、第1、第2光源 からの光束を前配第1、第2円形光入射端面に集 光する集光手段と、前記オプテイカルフアイパ東 照射面上に結像する結像手段とを備え、前記集光 手段は、前配第1光顔からの光束を反射して前記 第1円形入射遍面上に集光せしめる第1楕円鏡と 前記第2光麗からの光束を反射して前記第2円形 第3回に従来の弧状領域展明光学装置を示す。 25 入射端面上に集光せしめる第2楕円線とを有する ことを特徴とする。

これによれば、第1、第2光圧からの光束が第 1、第2楕円鏡により効率よく集光されて第1、 第2の円形入射値面に導入され、弧状出射値面よ り射出されるため、非常に明るい弧状 2次光纖が 形成される。

[実施例]

第2回は本発明の基礎となった弧状領域照明光 学技量を示す。

第2回において、1はレジストの露光のための 光順で、例えば超高圧水銀ランプ等が使われる。 10 2 は光源1より飛散する光束を所定の位置に集束 させるための集光光学系、8は細いオプテイカル ファイパより成るオプテイカルファイパ京で、そ の一緒は円形に束ねられ、その円形端に集光光学 系 2 により集束された光束が入射する。 後端は、15 光層からの光は単一のファイバ射出端面において 円弧状に束ねられて、円弧状の2次光頭を形成す る。 4 はこの円弧状 2 次光率を照射面上に結像さ せる光学系で、例えばレンズあるいは、ミラー光 学系等により構成される。 5 は被照射物で、例え ば、IC製造用マスクであり、、この被照射物の細 20 い円弧状の領域のみが観明されることになる。

光原1より発散した光は集光光学系2によつて 収斂して微小スポツトを形成し、ほとんど全光束 がオプテイカルフアイパ束3の円形値に入射す る。その後オプテイカルフアイパ束の円弧状端に 25 四面の簡単な説明 より円弧状の2次光瀬が形成されるが、このとき も当然光量損失は発生しない。

第4回に本発明の基礎となった他の例を示す。 第4図において、1は光源、7は楕円ミラーであ る。その他の要素は第2図のものと同様である。 30 る。第4図は本発明の基礎となつた他の弧状領域 光瀬の発光部は楕円ミラー7の第1像点に配置さ れる。その結果、光輝から発散した光束は楕円ミ ラーによつて集められ、楕円ミラーの第2焦点位 置に微小スポットを生じる。この微小スポットを オプテイカルフアイパ東3の円形端面に受け、円 35

弧状端面で円弧状の照明光を形成する。 このよう に権円ミラーを用いると、光淵から発散した光束 の大部分が第2億点位置に集められるので、光圧 の光束を損失なくファイパ束に入射させることが 5 786.

しかしながら、第2図や第4図の装置による照 明よりもさらに明るい照明を必要とする場合があ る。第1回は、これを実現する本発明の一実施例 に係る強状領域照明光学装置を示す。この実施例 においてはオプテイカルフアイパ東は2つの円形 入射値面を有する。2つの入射値面はフアイパ東 の射出側においてまとめられ、1つの円弧形状の 射出端を形成している。各入射端面は阴陽の光輝 1および楕円ミラー7により照射され、これらの 合成され、明るい風明が得られる。 当然ながら必 要に応じて入射端も3つまたはそれ以上に分ける ことができる。

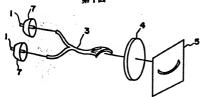
[発明の効果]

以上説明したように本発明によれば、第1、第 2光麗からの光束が第1、第2楕円鏡により効率 よく集光されて第1、第2の円形入射偏面に導入 され、弧状出射端面より射出されるため、非常に 明るい弧状 2次光顔を形成することができる。

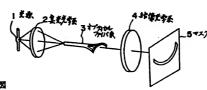
第1回は本発明の一実施例に係る弧状領域照明 光学技量の略図である。第2図は本発明の基礎と なつた弧状領域照明光学装置の路図である。第3 図は従来の強状領域照明光学装置を示す略図であ 照明光学装置の略図である。

図中:1:光顯、2:集光光学系、3:オプテ イカルフアイパ束、4:結像光学系、5:マス ク、6:円弧状開口付直光板、7:楕円ミラー。

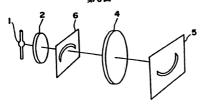




第2因



第3図



第4図

